

第5回 高分子基複合材料の成形加工に関する研究会 開催案内

主査 小林訓史

幹事 上田政人

第5回研究会を以下のように開催したいと思います。ご参加の方よろしくお願いたします。

日時：9月29日（金）13:30～16:30

場所：金沢工業大学 革新複合材料研究開発センター（受付にご来場ください）

アクセス：<http://www.icc-kit.jp/others/access.html>

参加費：無料

次第：

- 13:30～14:00 講演「ナノスケールでの浸透係数シミュレーション（仮）」（東京理科大学 松崎亮介）
- 14:00～14:20 講演「Permeability 測定について—首都大学東京の事例」（首都大学東京 磯野史也）
- 14:20～14:40 講演「Permeability 測定について—東京理科大学の事例」（東京理科大学 喜多村竜太）
- 14:40～15:00 講演「Permeability 測定について—大阪市立大学の事例」（大阪市立大学 中村京祐）
- 15:00～15:20 講演「Permeability 測定について—ICC の事例」（本田技術研究所 漆山雄太）
- 15:20～15:40 討論「Permeability 測定について」
- 15:40～15:50 休憩
- 15:50～16:30 金沢工業大学革新複合材料研究センター見学
- 16:30～ 移動，懇親会（実費）

懇親会は金沢駅周辺を予定しております。

16:30 タクシーにて相乗りで松任駅まで移動。松任駅発 17:01 金沢行にご乗車ください。

準備の都合もありますので、研究会及び懇親会へのご出欠は下記リンク先へ 9/15（金）までにご登録ください（個人が特定できないよう、苗字のみのご登録でも結構です）。

【出欠登録先】

<https://chouseisan.com/s?h=655ffb23544b40f088088e36fef5bdd3>

【問い合わせ先】

上田政人 (ueda.masahito@nihon-u.ac.jp)

HP 開設しました：http://www.comp.tmu.ac.jp/composite/web_MP/